



# Press Release

日本ケミコン株式会社  
2012年6月25日

## 「貴弥功電子研発（無錫）有限公司」設立について

このたび日本ケミコンは、中国に開発拠点「貴弥功電子研発（無錫）有限公司」を設立いたしました。

当社では、2011年度から2013年度までの3ヵ年計画「第6次中期経営計画」の重点施策の一つとしまして、「新興国を中心とした更なる海外事業強化」への取り組みを進めております。

特に中国は、生産地としての位置付けから一大消費地へと変貌を遂げる中、当社における地域別売上高構成比率も、近年では中国地域向けがほぼ半数を占めるに至っており、最大のマーケットとして戦略的な重要性が一段と高まっております。

こうした背景から、当社では、中国地域での更なる販売拡大に向けまして、現地での設計開発、現地材料調達、現地生産、現地販売を行う施策を一層強化しているところです。その一環として、現地におけるニーズを的確に、かつスピーディーに反映させた製品開発を強化する目的で、2011年11月に「中国テクニカルセンター設立準備室」を組織化して、中国における開発拠点の設立準備を進めてまいりました。そしてこのたび、2012年6月16日を以って「貴弥功電子研発（無錫）有限公司」を設立するに至りました。当社既存の現地法人「貴弥功（無錫）有限公司」の敷地内に開設し、本年秋より業務を開始する予定です。

本開発拠点では、中国市場に最適化した製品開発を行ってまいります。まずは、各種電子機器の電源やインバータ用途のアルミ電解コンデンサを中心とした設計開発から着手し、将来的にはアルミ電解コンデンサ以外の製品群も視野に入れながら業容を拡大していく予定です。

中国における開発拠点の設立により、国内に展開する基礎研究センター、製品開発センター、生産技術開発センター、米国におけるコンデンサ用材料の基礎研究拠点（ケミコラボラトリー）等と共に、よりグローバルなR & D体制を確立してまいります。

### < 概要 >

社名 : 貴弥功電子研発（無錫）有限公司  
住所 : 中華人民共和国江蘇省無錫市新区長江南路15号A棟  
資本金 : US \$ 300万  
代表者 : 内 秀則（当社専務取締役CTO）  
設立日 : 2012年6月16日  
業務開始日（予定）: 2012年秋

以上